

電子情報

発行所 株式会社 電子経済研究所

発行 毎週3回火木土(祭日休刊)
購読料 1ヵ年110,000円(1部1,000円)〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目14番8号
TEL(03)3499-1011(代) FAX(03)3499-1038
URL <http://www.denshijoho.co.jp>

公的助成認定企業の横顔

—「創造法」認定関連(170)—

《株式会社エピクエスト》

<創造法認定>2000年11月

<認定事業テーマ>世界初大電力スイッチングを可能にする化合物半導体を製作するための化学蒸着装置の開発

本社 兵庫県明石市大久保町

西島86-1-5-501

TEL078-948-5266 FAX078-948-5267

<http://www.epiquest.co.jp/>E-mail: info@epiquest.co.jp

京都事業所 京都府亀岡市篠町王子

下上牧32-6

TEL0771-29-4666 FAX0771-29-3215

設立2000年6月(創業2000年7月) 代表者
前野弘志(まえの・ひろし) 資本金3,000
万円 従業員13人 取引銀行:京都(東亀岡)
三井住友(京都) みなと(本店営業部)
京都信金(東亀岡)売上高:2001/5期(初年度)2億6,650万円
2002/5期3億7,520万円 2003/5期3億7,640
万円 2004/5期3億9,410万円 2005/5期3
億3,720万円 2006/5期目標5億円業種:薄膜成膜関連装置(MBE分子線結
晶成長装置、MOCVD有機金属気相成長
装置、SiC-CVD装置、マルチチャン
バMBE・MOCVD複合装置、オールイ
ンワンCVD装置、面発光レーザーVCSEL
生産用酸化装置、レーザーMBE装置、

低圧RFスパッタ装置、液体原料供給MOCVD装置、アンモニア排ガス除害処理装置等研究開発用・小規模量産用システム)、装置構成機器部材(Kセル、RHEED、ガスケット、モリブデン部品等)、プログラムソフトウェア等エピタキシー技術関連システム開発製造販売

既設CVD装置改造・増設・移設・修理・保守・廃棄等処理請負サービス

近況:今2005年度の重点事業テーマのひとつである「急速変調成長MBE装置の開発」が、経済産業省中小企業庁による平成17年度中小企業・ベンチャー挑戦支援事業の実用化研究開発事業に採択され、補助金交付が決定。立命館大学の指導を得て、インジウム・ナイトライド系高性能エピタキシャル薄膜成長装置の要素技術を開発する。

また、昨年度に開発した「面発光レーザー生産用酸化装置」にモニター機能を付けた新製品を開発し、先端オプトエレクトロニクス分野のキーデバイスとしてさらに高度化する面発光レーザー(VCSEL)の量産製造に寄与できる装置の完成を目指す。

体制面では、実質的な本社工場である京都事業所(事務所・工場棟賃貸借用)の手狭解消のため、京都市南区上鳥羽中河原51に土地を取得し、今年7月に自社工場の建設に着工。この件では京都市の市企業立地促進助成制度の対象に選ばれ、融資や税制面の優遇措置を活用する。建物スペースとしては現状の2倍、生産能力では約3倍の規模となる。今年11月中旬竣工、12月操業開始の予定で、京都事業所を全面移転する。